

特開平7-22441

(43) 公開日 平成7年(1995)1月24日

(51) Int.Cl. ⁴	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/52	E	7376-4M		
C 0 8 G 59/30	NHR			
59/62	N J F			

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号	特願平5-160646	(71) 出願人	000002141 住友ベークライト株式会社 東京都千代田区内幸町 1 丁目 2 番 2 号
(22) 出願日	平成 5 年(1993) 6 月 30 日	(72) 発明者	坂本 有史 東京都千代田区内幸町 1 丁目 2 番 2 号 住 友ベークライト株式会社内
		(72) 発明者	水野 増雄 東京都千代田区内幸町 1 丁目 2 番 2 号 住 友ベークライト株式会社内

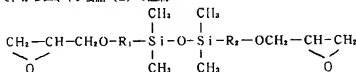
(54) 【発明の名称】 ダイボンディング材

(57) 【要約】

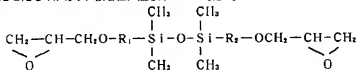
【構成】 全エポキシ樹脂量中に、低顔長シロキサンユニットを含むエポキシ樹脂 (a) とビスフェノール類 (b) の当量比 [(a) のエポキシ当量 / (b) の水酸基当量] が 1 ~ 5 以下で、かつエポキシ樹脂 (a) の過剰下で反応してなる生成物を 30 重量%以上含み、硬化剤及び無機フィラーからなるダイボンディング材。

【効果】 低応力性、接着性及び低吸水性に優れ、かつ硬化時のブリードがなく工業的に有用なダイボンディング材である。

【化1】

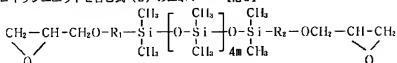


【化2】



3

～3がより好ましい。当量比が5を超えるとペースト硬化時に樹脂ブリードが起こるためである。又、式(1)より長鎖長のシロキサンユニットを含む式(2)のエポ*



(2)

mは1以上の整数

【0008】しかし、この長鎖長のエポキシ樹脂、又は本発明の方法による反応生成物は低応力性に優れているものの接着強度、特に熱時強度が低下する。

【0009】この反応を促進するために、必要により触媒を添加してもよい。触媒の例としてはトリフェニルホスフィン、トリブチルホスフィン等の有機ホスフィン類、これらの有機ホレート塩、1, 8-ジアザビシクロウンデセン等のジアザ化合物等が挙げられる。

【0010】本発明に用いるビスフェノール類としては、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、テトラメチルビスフェノールA、テトラメチルビスフェノールF、テトラメチルビスフェノールS、ジヒドロキシジフェニルエーテル、ジヒドロキシベンゾフェノン、o-ヒドロキシフェノール、m-ヒドロキシフェノール、p-ヒドロキシフェノール、ピフェノール、テトラメチルピフェノール、エチリデンビスフェノール、メチルエチリデンビス(メチルフェノール)、α-メチルベンジリデンビスフェノール、シクロヘキシリデンビスフェノール等が挙げられ、これらは単独でも混合して用いてもよい。

【0011】反応生成物と混合する場合の他のエポキシ樹脂としては、例えばビスフェノールA、ビスフェノールF、フェノールノボラックとエポクロロヒドリンとの反応で得られるジグリシジルエーテルで常温で液状のもの、ビニルシクロヘキセンジオキシド、ジシクロペンタジェンオキシド、アリサイクリックジエポキシド-アジベイトのような脂環式エポキシ等が挙げられる。この反応生成物の混合量は全エポキシ樹脂量中30重量%以上で、より好ましくは50重量%以上である。30重量%未満だと接着後のチップの反りが急激に大きくなり、低応力性の特徴が生かなくなる。

【0012】本発明で用いる硬化剤としては、ダイボンディング材のセルフラップを損なわないものであれば、特に限定はされない。例えば、ヘキサヒドロフタル酸無水物、メチルヒドロフタル酸無水物、ナジック

4

*キシ樹脂も工業化されている。

【0007】

【化3】

10 酸無水物等の酸無水物、ノボラック型フェノール樹脂等のポリフェノール類、及びイミダゾール、ジシアニジアミド等のアミン系化合物等が挙げられる。本発明で用いる無機フィラーの例としては、炭酸カルシウム、シリカ、アルミナ等の絶縁フィラー、銀粉、金粉、ニッケル粉、銅粉等の導電性フィラーが挙げられ、用途によりこれらを複数混合してもよい。更に、ニードル詰りを防止するため、これらの粒径は50μm以下のものが好ましい。

20 【0013】本発明によると、式(1)で示される低鎖長シロキサンユニットを含むエポキシ樹脂をビスフェノール類と予め反応させることにより、ダイボンディング材として適度な粘度の樹脂が得られ、硬化時に樹脂成分のブリード、アウトガスによるチップや、その周辺部の汚染も極めて少なくなることができ、又、式(1)のエポキシ樹脂は、低鎖長シロキサンユニットのため熱時における流動性がある程度抑制され、熱時接着強度の低下も少なくなる。更に、単に式(1)のエポキシ樹脂を単独、又は式(1)のエポキシ樹脂と他のエポキシ樹脂を混合したダイボンディング材では、硬化時にアウトガスやブリードが発生し半導体周辺を汚染してしまうという欠点がある。

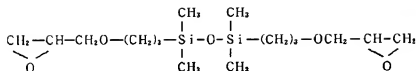
30 【0014】本発明の樹脂組成物は、反応生成物、又はこれらを含むエポキシ樹脂混合物と硬化剤、無機フィラー、必要に応じて硬化促進剤、顔料、染料、消泡剤等の添加剤を予備混合し、三本ロールを用いて混練し、ペーストを得て真空脱泡することにより製造することができる。

【0015】反応生成物の製造例1

40 下記式(2)のエポキシ樹脂(エポキシ当量181)100g、ビスフェノールA(水酸基当量114)20gに触媒として1, 8-ジアザビシクロウンデセン1gを添加し、180℃で2時間反応させた。この生成物を反応生成物(1)とする。

【0016】

【化4】



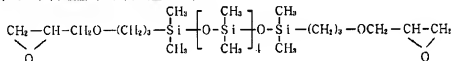
(3)

【0017】反応生成物の製造例2

式(3)のエポキシ樹脂100g、ビスフェノールA(水酸基当量94)20gに触媒としてトリフェニルフォスフィン1gを添加し、製造例1と同様に反応を行った。この生成物を反応生成物(2)とする。

反応生成物の製造例3

下式(4)のエポキシ樹脂(エポキシ当量330)1*



(4)

【0019】

【実施例】本発明を実施例で具体的に説明する。

実施例1

反応生成物(1)100gに硬化剤としてジシアンジアミド(DDA)2g、2-フェニル-4-メチルイミダゾール(2P4MI)2g、平均粒径5μmのフレーク状銀粉240gを配合し、三本ロールで連続しダイボンディング材を調整した。このダイボンディング材を用い銀めっき付銅フレイムに2×2mm角のシリコンチップを200℃、60分で硬化接着させ、300℃における熱時接着力をブッシュルゲージで測定した。同様に15×6×0.3mm(厚さ)のシリコンチップを厚さ50μmの銀めっき付銅フレイムに200℃、60分で硬化接着させ、低応力性の尺度としてチップの長手方向を表面粗さ計を用いて上下方向の変位の最大値を求めた。又、ダイボンディング材硬化物の弾性率、及び85℃、85%RH下での飽和吸水率を測定した。更にブリード性を調べた。上記の測定結果を表1に示す。

実施例2

実施例1の反応生成物(1)100gを反応生成物(1)80g、ビスフェノールF型エポキシ樹脂(エポキシ当量170)20gとした以外は実施例1と同様の処方でダイボンディング材を調整し、同様の試験を行った。測定結果を表1に示す。

実施例3～5

表1の配合に従い、実施例1と同様にしてダイボンディング材を調整し、実施例1と同様の試験を行った。測定結果を表1に示す。

【0020】比較例1

*00g、ビスフェノールA(水酸基当量114)12gに触媒として、1,8-ジアザビスクロウンデセン1gを添加し、180℃で2時間反応させた。この生成物を反応生成物(3)とする。

【0018】

【化5】

実施例1の反応生成物(1)100gを実施例2のビスフェノールF型エポキシ樹脂100gに変えた以外は実施例1と同様の処方でダイボンディング材を調整し、実施例1と同様に試験をした。測定結果を表1に示す。

比較例2、3

表1の配合に従い、実施例1と同様にしてダイボンディング材を調整し、実施例1と同様の試験を行った。測定結果を表1に示す。

比較例4

実施例1の反応生成物(1)100gを式(3)のエポキシ樹脂70g、実施例2のビスフェノールF型エポキシ樹脂30gを混合した混合物に変えた以外は、実施例1と同様の処方でダイボンディング材を調整し、同様の試験をした。測定結果を表1に示す。

比較例5

実施例1の反応生成物(1)100gを式(3)のエポキシ樹脂100g、硬化剤のビスフェノールA10gに変えた以外は実施例1と同様の処方でダイボンディング材を調整した。測定結果を表1に示す。

比較例6

実施例1の反応生成物(1)100gを反応生成物(3)に変えた以外は、実施例1と同様の処方でダイボンディング材を調整し、同様の試験を行った。測定結果を表1に示す。以上表1に示したように、実施例ではいずれも熱時接着力を維持しつつ、かつ低応力性に優れ、しかも硬化時にブリードがないことが解る。一方、比較例1～3では反り量が増大し、比較例3～5では硬化時にブリードがおこる。比較例6ではブリードはないが、熱時接着力が大幅に劣る欠点がある。

[0021]

* * [表1]

表1

	実施例					比較例					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
反応生成物 (1)	100	80					25				
反応生成物 (2)			100	60	30		25				
反応生成物 (3)											100
組成 *1		20		40	70	100	75	75	30		
式 (3) のエポキシ樹脂									70	100	
ビスフェノールA										10	
DDA	2										
2P4MI	2										
炭粉	240										
熱時接着力 (g/チップ)	900	1100	1050	1000	1200	1200	1150	1100	950	1100	360
伸び (μm)	22	28	25	32	40	95	75	75	23	25	20
弾性率 (Kg/mm ²)	60	120	75	185	2	530	350	320	65	50	45
吸水率 (重量%)	0.10	0.13	0.12	0.16	0.20	0.36	0.15	0.16	0.14	0.10	0.10
ブリード性	無	無	無	無	無	無	無	有	有	有	無

*1: ビスフェノールF型エポキシ樹脂

[0022]

【発明の効果】本発明は、低応力性、接着性及び低吸水性に優れ、かつ硬化時のブリードがなく工業的に有用な

ダイボンディング材である。